### REMARKS

### Specification

The specification has been amended to remove a typographical error, which was discovered in formula [1] on page 10 of the present specification. The numerator: " $(n_a+2)^{2n}$  in the formula has been replaced with  $-(n_a^2+2)^2$ —as seen in formula 2.18 in the attached reference "KOKOMADE KITA TOMEIJUSHI". Applicants consider that this is an obvious error to one of ordinary skill in the art considering from Lorentz-Lorenz's formula is familiar in the art.

### Status of the Claims

Claims 1-4 and 6-26 are now present in this application. Claims 1 and 25 are independent.

Claims 25 and 26 have been withdrawn from consideration as being drawn to nonelected subject matter.

Claim 5 has been canceled without prejudice.

Claims 1 and 25 have been amended to recite the subject matter of canceled claim 5. Claims 16, 22, 23 and 26 have been amended for clarity.

No new matter has been added to the claims or the specification. Reconsideration of this application, as amended, is respectfully requested.

### Interview

Applicants note with appreciation that the Examiner conducted an Interview with Applicants' representative, Garth M. Dahlen, Ph.D. on October 20, 2010. Examiner Hon was very helpful in clarifying the outstanding issues.

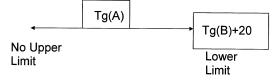
### Issues Under 35 U.S.C. §112, first paragraph

Claim 24 is rejected under 35 U.S.C. § 112, first paragraph, for lacking written description. Applicants respectfully traverse the rejection.

The Examiner has taken the position that the following formula is new matter to the disclosure:

Specifically, the Examiner objects to the newly added upper limit of this range which is as follows:

In response, Applicants respectfully submit that there is sufficient written description support in the present specification for this feature. First, the Examiner's attention is directed to the fact that the following broad range Tg(A)>Tg(B)+20 can be found in claim 3. This range includes a lower limit but not an upper limit for Tg(A) as follows:



The newly added upper limit "Tg(B)+30>Tg(A)" can be found in Example 2 of Table 2 of the present specification, wherein the Tg(B) is 30°C higher than Tg(A). This new range is depicted in the following:

Docket No.: 4918-0110PUS1 Page 10 of 12



As such, no new matter has been added. Reconsideration and withdrawal of the rejection are respectfully requested.

### Prior Art Based Issues

The following rejections are pending:

- (A) Claims 1, 4, 10-11, 15, 17-19 are rejected under 35 U.S.C. 102(b) as being anticipated by Sakamoto (US 2003/0125503), as evidenced by Arakawa (US 2002/0060762).
- (B) Claims 1-2, 4, 7-9, 14-15, 17-18 are rejected under 35 U.S.C. 102(b) as being anticipated by Ichikawa (US 4,985,285), as evidenced by Arakawa (US 2002/0060762).
- (C) Claims 3, 6, 13, 21 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Ichikawa, as evidenced by Arakawa, as applied to claims 1-2, 4, 7-9, 14-15, 17-18 above, and further in view of Murooka (JPO Website Machine English Translation of JP 2000-141567).
- (D) Claims 10-12 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Ichikawa, as evidenced by Arakawa, as applied to claims 1-2, 4, 7-9, 14-15, 17-18 above, and further in view of Sakamoto (US 2003/0125503) and Miyaki, WO03/033454 (US 6,846,890 is the US equivalent and is used as the English Translation here).
- (E) Claim 16 is rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Ichikawa, as evidenced by Arakawa, as applied to claims 1-2, 4, 7-9, 14-15, 17-18 above, and further in view of Arakawa 912 (English Abstract, JP 2003-090912).

Application No.: 10/593,590 Docket No.: 4918-0110PUS1
Reply to Office Action of June 23, 2010 Page 11 of 12

(F) Claim 19 is rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Ichikawa, as evidenced by Arakawa, as applied to claims 1-2, 4, 7-9, 14-15, 17-18 above.

(G) Claim 20 is rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Ichikawa, as evidenced by Arakawa, as applied to claims 1-2, 4, 7-9, 14-15, 17-18 above, and further in view of Arakawa (US 2002/0060762).

Applicants respectfully traverse Rejections (A)-(G). As noted by the Examiner, claim 5 is not included in any of Rejections (A)-(G). In view of the amendment to claim 1, incorporating claim 5 therein, Rejections (A)-(G) have been rendered **moot**.

### Request for Rejoinder of Claims 25 and 26

Claims 25 and 26 have been withdrawn from consideration as being drawn to nonelected subject matter. Claims 25 and 26 are drawn to a process of producing the optical laminate (optical laminate C). Since the process claims 25 and 26 incorporate all of the features of present claim 1, rejoinder of claims 25 and 26 is respectfully requested under the provisions set forth in MPEP 821.04(b).

### Conclusion

All of the stated grounds of rejection have been properly traversed, accommodated, or rendered moot. Applicants therefore respectfully request that the Examiner reconsider all presently outstanding rejections and that they be withdrawn. It is believed that a full and complete response has been made to the outstanding Office Action, and as such, the present application is in condition for allowance.

In view of the above amendment, Applicant believes the pending application is in condition for allowance.

Should there be any outstanding matters that need to be resolved in the present application, the Examiner is respectfully requested to contact Garth M. Dahlen, PhD, Registration No. 43,575 at the telephone number of the undersigned below to conduct an interview in an effort to expedite prosecution in connection with the present application.

 Application No.: 10/593,590
 Docket No.: 4918-0110PUS1

 Reply to Office Action of June 23, 2010
 Page 12 of 12

If necessary, the Director is hereby authorized in this, concurrent, and future replies to charge any fees required during the pendency of the above-identified application or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448.

Dated: November 22, 2010

Respectfully submitted,

Garth M. Dahlen, PhD

Registration No.: 43575

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP 8110 Gatehouse Road, Suite 100 East

P.O. Box 747

Falls Church, VA 22040-0747

703-205-8000

Attachment: "KOKOMADE KITA TOMEIJUSHI", pages 27 to 29, and 44 to 45 (list of cited references) and the colophon of Ide and English language translations of relevant portions thereof

### English Language Translation of relevant portions in XOKOMADE KITA TOME! JUS!

(Update of Transparent Resins at the Present Stage)

For example, in case of benzene ring, the polarizability in the direction parallel to chain of the chemical bond is 123.1×10<sup>-25</sup>cm³ and 63.5×10<sup>-25</sup>cm³ per molecule in the perpendicular direction and thus the difference in the polarizabilities is large. Therefore, PS and PC which have benzene rings in a molecule are typical polymers which easily exhibits birefringence. Intrinsic birefringences of various polymers are shown in Table 2.12. As seen in the table, PMMA exhibits the lowest birefringence value among plastic materials.

Table 2.12 Intrinsic Birefringence Values of Various Polymers

Polymer	Intrinsic Birefringence Value
Polystyrene	-0.10
Polyphenyleneether	0.21
Polycarbonate	0.106
Polyvinyl chloride	0.027
Polymethylmethacrylate	-0.0043
Polyethyleneterephthalate	0.105
Polyethylene	0.044

<sup>18):</sup> W. Kuhn et al.: Kolloid Z. 101, 148 (1942)

<sup>19):</sup> Toshitaka Kanai, Yasuo Shibata: SEIKEI KAKOU 2 (1), 2 (1990) (Listed on pages 45)

# (4) 高屈折率化,環境依存性の低減化

### 高屈折率化

高原が率は、産業用、民生用を削わず、レンズ用材料に重要な特性の1つである。ところが衰2.3から明らかなように、レンズ用指脂の代表的な PMMA は 1.49 であり、無機ガラスの 1.9以上に 比してかなり低い。

したがって、構造的には、分子中に分鑑率の高い基を導入することによって高層衍率化が図られる。その代表的なのは、前に示したように高層衍率化が図られる。その代表的なのは、前に示したようにへいせい環、集、 検索、 検索 などを含有するボリマー系は、射田政形で製品化される場合、その成形段階で高温処理に伴う着色、劣化が起こるので、 使用か増製まれる。そのために威形用材料ではベンゼン環の導入が主体

とくに PMMA の場合, MMA との共重合性からベンセン環を持つメタクリレートが重要視される。 数2.9にみられるように留事率 が1.57と高いポリンエニルメタクリレート (モノマーの屈折率 1.53) などがその対象になる。しかし韓国が準を中心とした他の转性とのパブンスが重要なので, PMMA の高限折率は 1.55 前途が破界である。

一方メガネ用レンズ (橋正用) は、その重合設型が"注型重合法" で行われる。この方式は高温の射出政形法と異なり、100℃以下で重 台・硬化するために 絵題胚が少なく、分極率の高い臭素、磁質とし てペンセン環立どが幅広く利用できる。それだけに高面が率化え渡 図した研究が活発であり、多形な南面が率は対か国語され、その長 首値は 1.7以上に差している。その詳細は第8章で述べている。

### 環境依存性の低減

周春年は温度・湿度などの環境所干によって変動する。その整面 係を小さくすることは、材料の信頼性を高からうえできわめて重要 である。そのために耐染性に優れ、蝦水率の低い場間が守められる。 既存の材料である。PMMAは、さらなる耐熱性の自上、暖水率の 極減を目指して砂質が行われている。光ディメタ用に開発された一 連の結高・暗環式イレフィン系結脳は、高い耐熱性と低吸水性を兼 右側えているので、それだけに属が年の機械保存性が少なく、美用 総関が広がる。

## Translated

**P.4 複屈折性** 

光学特性の中で、屈折率とともに重要なのは被屈折である。一般に屈指等が方向によって異なる材料の場合、光が入射すると、X輪に偏流面を移つ光と、Y輪に偏流面をもつ光に分かれる。この現象が被飛移でもる。

ところで光の速度は c/n(n:隔析権、c:真空中の光の速度。約 30万 km/sec) で装わされるので、その速度は媒体(対勢)の扇が率 で変化する。そのだがにお互いに重直を駆動が向を摔っこの2つの 光はその速度が異すり、緒像点がずれて結像性能が低下する。した がって、高い越風がを示す材料を光準レンズに用いると、鮮明な後 が得られない。

## (1) 複屈折と分子構造

光は高質波の電磁波なので、光がポリマー分子にあたると、分子 中に電子の偏りを生ずる。この電子分極によりポリマーに被阻折が 空モナス

梭屈折と電子の偏りの度合を示す分極率との関係は,ローレン ツ・ローレンツの式に基づいて、式 (2.18) で表わされる場。

ここで, Δn:複屈折, n.:電揚スペクトルが主鎖方向に平行であ るときに実調された屈折率、102:垂直方向で得られた風 折率。 ぬ:分子做と平行な分極率, ぬ:分子鎖と垂直な分  $\Delta n = n_1 - n_2 = \frac{2\pi}{9} \cdot \frac{\omega N_0 \cdot (n^2 + 2)^2}{N} \cdot (\alpha - \alpha_2)$ 

この光学的な異方性を表わす固有の複屈折は, 式 (2.18)から明ら かなように構造単位の分極率差に比例する。数2.11に各種化学結合 極率, M: アポガドロ数。

# 形 2 11 体部中海拉今巴公拉卡爾卡拉

			_	_			_	1						
力体	#-DT	ទី	1	1	1	1	ı	1	ı	ı	J	123.I	136.6	
( ) ( ) ( )	主分图率/×10-6	ë	2.6	6.0	*	10.7	3.0	10.0	1.3	8.0	2.2	2.2	74.8	
A 10 10 12	<b>¥</b> ∓	8	9.7	8.2	22.5	39.0	14.0	20.0	14.6	4.8	13.8	123.1	156.4	
35 7 11 自信16年経世のお館を取れた	化铁路令		ပ္		C=C (海路年)	C=C (整势型)	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	0=0	9	H-0	<u>~</u> (	0	O-CH.	( )

189.7 86.1 159.1 41:化学結合就に平行方向の分憲率 

8. 人ソカン磁下脂肪方向の分配率 46: 整電方向の分艦率

### 委 2.12 各種ボリマーの固有 複屈折値

Mary Sept.

2.4 後屈折性

	ボークー	回屈 全 被衛	
¥	ポリスチレン	-0.10	
¥	ポリフェニレンエーデル	0.21	
¥	ポリカーボネート	0.106	
¥	パリ塩化ビニル	0.027	
¥	ポリメチルメタクリレート	-0.0043	
¥	ポリエチレンテレフタレート	0.105	
÷.	ポリエチレン	0 044	

の分極率異方性を示す。こ

Translate

分極率は 123.1×10-2cm3, 垂直方向では 63.5×10-2cm3 であるの で、分極率の差が大きい。したがってベンゼン環を分子中にもつ たとえばペンゼン環の場合, 1分子当たりの化学結合質に平行の 表 2.12 に各種ポリマーの固有複風折率を表わしたが、プラスチッ PS, PCなどは、被屈折をおこしやすい典型的なポリマーである。 ク材料の中で PMIMA が最も低い複屈折値を示す。

(2) 複屈折と成形加工 ……

ていても、パルク状態では復屈折を示さない。それは構造単位が全 〈ランゲムに配列しているために、お互いに打ち消し合い、マクロ 非晶ポリマーは、その構造自体が徳風折(固有被屈折率)をもっ 的には等方性になるためである。 ところがプラスチック材料は、一般に成形・加工を通じて製品化 されるので、この観型の段階で後屈折が現われる。

それは"配向被屈折"と"応力復回折"といわれる2つのタイプ がある。前省は成形加工のときに発生するせん断力により,強励方

## (3) メベノイクをくに (8)

高齢者になると、近腹と遠腹の機能に欠ける場合が多いので、そ のために2つの異なる曲面(焦点深度)を有するレンズを用いて老 の両方の機能をあわせもつ多焦点タイプのレンズが重要になる。そ 視矯正用が作製される。

ところが風折華分布をもつ GI 型レンズを用いると, 単一曲面で遠 近を見ることが可能になる 50° たとえば小池らは, 中心部の風折率は ンズ母体を用い,レンズの中心部には,より近いものがはっきり見え る集光特性のある屈折母分布を,周辺部では,より遠くがはっきり見 えるような発散特性のある風折率分布を持つCLを作り出している。 1.500,周辺部は1.492 くらいの屈折率分布を持つプラスチック系レ

一般に近方視と遠方視においての屈折力(焦点距離の逆数)の差 は,2刀 あればよいと言われているが,その値を満たした光学特性が **得られている。ちなみに D (ディオブター) は焦点距離をメートル** 単位で表わしたときの屈折力で, 1Dのレンズは焦点距離が1mの 凸トング、一は回トングを意味する。

### (4) 人工水晶体

人工水晶体は PMMA を主成分とするレンズが多く使用されてい る。しかし屈折率分布を有していないために収差が大きく、視野が **終い。これらの欠点を改良するにはレンズに屈折率分布をもたせた** レンズが開発されている<sup>550</sup>。

- 1) 泰州植太郎: B刊工業新聞 (96/7/16)
- 2) **竹沢山高ら:Folyan** Prep Jap, 44, No. 4, 1220 (1991)

T. Kakezawa et al: J Appl Polym Sci, 48, 1835 (1992) A. Einstein: Ann Phys, 33, 1275 (1910)

中西第:プラスチックスエージ, 100 (Feb, 1995)

近藤女雄:"レンス般計の枝法", 光学工業技術協会 上田昌哉: 第5回材料フォーラム, p.33 (1996)

A. I. Vogel: J Chem Soc, 1833 (1948)

級配合ら:日本大学與口学研究所所編。p 20 (1996)

村中昌幸:第24回ブラスチック工業技術研究会議商会要旨集10-9 (97/7/ 河合宏政ら:機能材料, 5 (1988, 10) 小倉:写真工業, 40 (7), 99 (1982)

**蕁原弘信:プラスチックス, 43, 96 (1992)** 

日本化学会据:化学便筑 基礎顯11, p. 1260, 丸碆 (1979) 松原正洋:工業材料, 35, 36 (1987)

**北村城,芳寅優美:ファインケミカル,p.5 (1986, 8)** 在川勝好: 日化路会月報 8 (1994, 2)

**食井俊獎、柴田康雄: 成形加工, 2 (1), 2 (1990)** W. Kuhn et al : Kolloid Z. 101, 248 (1942)

四川原一ち:有分子学会プラスチック材料工学原発会解除。p. E3 (1997) 長井道。瀬戸版代: 化学と工業, 47, 709 (1985) Dettenmair: Makraml Chem 177, 1185 (1976)

田村儀ら:王粲材料, 32, No. L3, 107 (1984) 寺局正久:金属プレス, 22 (1992, 9)

春机熟:光学技術コンタクト: -11;-31 (1979) 波藤岡:高分子, 27, 108 (1978)

常月粟二:プラスチックスエージ, 100 (Mar, 1984) 梅村後和ら:合成樹脂, 37, No. 6, 41 (1991)

将上艦, 斉藤拓: Polym Prepr Jap, 35, 950 (1986) **小池寮傳:光榮 28,80 (1991,2)** 格間吗 61-108617

大塚保治, 小池康樟:鵜維学会院, 37, T-439 (1981), 小池康惇ら:綴維 科手文章: プラスチックスエージ, 161 (Jan, 1999)

小池政体の: 高分子学会予稿集, 38, 555 (1989) 学会シンポシウム予稿集、B-39 (1989)

**特闘略 61-259664、特開略 62-139501** 

### 28 第2章 光学特性の态質

視囲折と電子の偏りの既合を示す分極率との関係は,ローレン ツ・ローレンシの式に帯づいて、気 (2.18) た波わされる。

ここで, イカハ:復周派, タル:電場スペクトルが主媒方向に平行であ ると幸に実別された原折率, va:垂直方向で得られた園 折率, 四:分子镇と平行な分極率, 四;分子鎮と垂直な分  $A_N = n_1 - n_2 = \frac{2\pi}{9} \cdot \frac{\rho N_0}{M} \cdot \frac{(n^2 + 2)^2}{n} (\alpha_t - \alpha_t)$ 

この光学的な異方性を表わす固有の復屈折は、或 役.18)から明ら かなように構造単位の分極専業に比例する。装2,11に各種化学結合 仮率、16:7 ボガドロ数。

											_				
쿂	ą	8	١	ı	1	l	Ļ	1	i	١	١	123.1	136.6	150.1	
2年本方	±分倒料/×10-45	g.	3.6	6.0	<del>9</del>	2	9.6	2	1.7	8.0	2.2	63.5	74.8	1,98	
合の分	類	\$	9.7	60	22.5	29.0	P.C.	20.0	14.6	4.8	13.8	123.1	156.4	189.7	
表 2.11 各程化學結合の分径序案方性		会争権な	2	100	C=C (新春館)	C=C ((MSHE)	(の変化)-C(配形性)	0.3	0-3	#0	C-N	٥	#5-Q	CH-Q-CH	

a. · 免券被合銀厂平行方向の分配率

は、人とかど政行動両行位のを密砕 cs: 整直方向の分伍率

### 表 2.12 各種ポリマーの固有 役員折値

四十二四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	-0.10	17.	0.165	0.027	-1 -0.0M3	7-7 0.165	6.844
- * #	ボリスチンン	オリフェーンンエーナル	十一十十十一十二十	ポリ塩化ビニル	ポリメテルメタクリレート	ポリスチレンテンレクアー	ボリコチワン

### の分徴卒異方性を示す。こ

たとえばペンセン環の場合, 1分子当たりの化学結合似に平行の P極率は123.1×10-mcm, 無重方向では63.5×10-mcm であるの で、分類等の能が大きい。したがってベンセン路を分子中にもし 喪2.12に各種ボリマーの固有被固折率を変わしたが,プラスチッ PS, PCなどは、初回がをおこしやすい単型的なポリマーである。 ク材料の中で PMMA が最も低い後間折債を示す。

### ···(2)· 歯屈花 4 誤形 足 H

非晶ポリマーは、その構造自体が復居折(固有復居折率)をもっ ていても, ベルク状態では複層折を示さない。それは珠澄単位が全 くランゲムに配列しているために、お互いに打ち消し合い、マクロ 当には等方性になるためである。

ところがプラスチック材料は、一般に成形・加工を通じて製品化 されるので、この展型の段階で被屈がが残われる。

それは『配向復風折』と"応力极脂折"といわれる 3 つのタイプ がある。前者は成形加工のときに発生するせん断力により、流動方 2002年 6 A LA

如城市1月186万 即现位2月186万

III BOOKS 162

ここまできた影響影論

(を回はかべーに 対策してあります) 弱行者 · 発行訴

盤岡山觀本社 報本路 海海山.

BT-BTRDE

:

Plunio DE, 2001 Printed in Japon

ISBN4-7693-4145-8 C3058

本書の金都さなは一部を発動で银写磁線 (コピー) することは、 発作権 近上での別分を除き、 禁じられています。 本位からの担保を有当される場 **合は、日本投手指モンター(理暦 09-3401-2302)にご道格(ださら、** 国<日本核手指センクー発信出版像>

日本資格出版協会会長、自然的学費協会会員、工學程基会会員

### Engush Language Translation of relevant portions in XOKOMADE KITA TOMEL JUST

(Update of Transparent Resins at the Present Stage)

### 2.4 Birefringence Property

### (Abbreviated)

### (1) Birefringence and Molecular Structure

Since light is a electromagnetic wave, there occurs a bias of electron in a molecule when a light is transmitted to a polymer molecule. Birefringence occurs in the polymer due to the electron polarization.

Relation of the birefringence with the polarization which exhibits degree of the bias of electrons is expressed by formula (2.18) based on the Lorentz'-Lorenz's formula 18):

 $\Delta n = n_1 - n_2 = (2\pi/9)(\rho N_0/M)\{(n^2 + 2)^2/n\}(\alpha_1 - \alpha_2)$  (2.18)

, wherein  $\Delta n$  represents birefringence,  $n_1$  represents a refractive index measured when the electric field spectrum is parallel with the direction of the main chain,  $n_2$  represents a refractive index obtained at perpendicular direction,  $\alpha_1$  represents a polarizability in the direction parallel to the molecular chain,  $\alpha_2$  represents a polarizability in a direction perpendicular to the molecular chain, and No represents the Avogadro Number.

This intrinsic birefringence which exhibits optical anisotropy is proportional to the difference in the polarizablity of the structural unit as clear from formula (2.18). Anisotropies of polarizablity of various chemical bonds are shown in Table 2.11149.

Table 2.11 Anisotropies of polarizablity of various chemical bonds

Princ palpolarizabiji tŷ

	, , , , , ,	C. 15 m	pom	
化黄柱石	主约	→医率/×	10-25	
化学符合 Chumical Bonds	S Ø1 Ø2		<b>0%</b>	
C-C	9.7	2.6		
C-H Aromatic	8.2	6_0		
C=C (芳香性)	22_5	4.8	l –	
C=C (脂肪性)Alphate	29.0	10.7	1 –	
С (芳香性)-С (脂肪性)	14.0	3.0	-	
C=0	20.0	10.0	-	
C-0	14.6	1.7	] <u> </u>	
O-H	4.8	8.0	-	
C-N	13.8	2.2	l –	
○	123.1	63.5	123.I	
(CH³	156.4	74.8	126.G	
CH₂-CH₃	189.7	8 <del>6</del> .1	150.1	

 $<sup>\</sup>alpha_1;$  polarizability in the direction parallel to chain of the chemical bond  $\alpha_2;$  polarizability in the perpendicular direction

 $<sup>\</sup>alpha_3$ : polarizability in the direction perpendicular to the benzene ring